$\mathcal{S}_{\mathcal{A}_{i}}$

Family list 6 family members for: JP2002244617 Derived from 5 applications.

- 1 Organic electroluminescent picture element circuit Publication info: CN1375810 A 2002-10-23
- 2 Organic electroluminecent pixel circuit Publication info: EP1233398 A2 - 2002-08-21
- 3 ORGANIC EL PIXEL CIRCUIT
 Publication info: JP2002244617 A 2002-08-30
- 4 Organic electroluminescence pixel circuit Publication info: TW552574 B - 2003-09-11
- 5 Organic EL pixel circuit
 Publication info: US6924602 B2 2005-08-02
 US2002158587 A1 2002-10-31

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

DIALOG(R) File 347: JAP10
(c) 2005 JPO & JAP10. All rts. reserv.

07376117 **Image available**
ORGANIC EL PIXEL CIRCUIT

PUB. NO.: **2002-244617** [JP 2002244617 A]

PUBLISHED: August 30, 2002 (20020830)

INVENTOR(s): FURUMIYA NAOAKI

APPLICANT(s): SANYO ELECTRIC CO LTD

APPL. NO.: 2001-038642 [JP 200138642] FILED: February 15, 2001 (20010215)

INTL CLASS: G09G-003/30; G09G-003/20; H05B-033/08; H05B-033/12;

H05B-033/14

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent an afterimage from being caused in organic EL elements.

SOLUTION: The organic EL pixel circuit is provided with a discharge transistor TFT3 for connecting the upper end of an organic EL element EL with a negative power source VEE, and a control transistor TFT4 for connecting the upper end of a storage capacitor SC with a power source PVDD. By switching on these TFT3, 4 by the gate line of the prestage, the capacitance of the organic EL element EL is discharged before own line is selected.

COPYRIGHT: (C) 2002, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(II)特許出願公開番号 特開2002-244617

(P2002-244617A) (43)公開日 平成14年8月30日(2002.8.30)

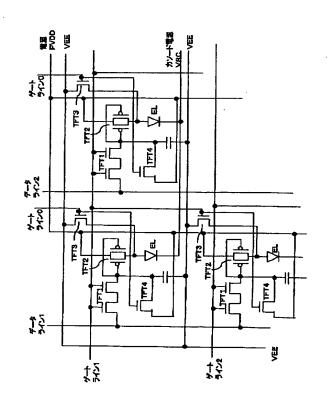
(51) Int. Cl. 7	識別記号		FI					テーマコート。	(参考)
G09G 3/30	624 670		G09G	3/30		624 670	J	3K007	
3/20				3/20			B K	5C080	
H05B 33/08			H05B	33/08					
33/12				33/12			В		
		審査請求	未請求	請求	項の数8	OL	(全8	頁) 最終頁	に続く
(21)出願番号	特願2001-38642(P2001-	-38642)	(71)出願人 000001889						
					三洋電機	株式会	社		
(22)出願日	平成13年2月15日(2001.2.15) 大阪府守口市京					口市京	阪本通2	2丁目5番5+	号
			(72)発	明者	古宮 直	明			
					大阪府守	口市京	阪本通2	2丁目5番5	号 三
					洋電機株	式会社	内		
			(74)代	理人	10007525	8		•	
			1		弁理士	吉田 7	研二	(外2名)	
			Fター	ム(参	考) 3K00	7 AB02	ABO4 A	B05 AB17 BA0	16
						CB01	DA01 D	B03 EB00 GA0	2
			GA04						
			5C080 AA06 BB05 CC03 DD01 DD09						
			1			FF11	HH10 I	J03 JJ04	

(54) 【発明の名称】有機EL画素回路

(57)【要約】

【課題】 有機EL素子における残像の発生を防止する。

【解決手段】 有機EL素子ELの上側端とマイナス電源VEEを接続する放電用トランジスタTFT3と、保持容量SCの上側端を電源PVDDに接続する制御トランジスタTFT4を設ける。これらTFT3、4を前段のゲートラインによってオンすることにより、自己のラインが選択される前に、有機EL素子ELの容量の放電を行う。



30

【特許請求の範囲】

【請求項1】 有機EL画素への駆動電圧の印加を制御 する有機EL画素回路において、

有機EL素子に生じる容量に蓄積される電荷を放電する 放電用トランジスタを有することを特徴とする有機EL 画素回路。

【請求項2】 請求項1に記載の有機EL画素回路において、

前記有機EL画素はマトリクス配置されており、行方向の各画素は同一ゲートラインにより選択され、

前記放電用トランジスタは、自己の行が選択されるより 前のタイミングで選択されるゲートラインによって、駆 動されて有機ELの容量に蓄積される電荷を放電するこ とを特徴とする有機EL画素回路。

【請求項3】 請求項1に記載の有機EL画素回路において、

前記有機EL画素はマトリクス配置されており、行方向の各画素は同一ゲートラインにより選択され、

前記放電用トランジスタは、自己の行が選択されるより 前のタイミングで活性化される放電専用ラインによって 20 駆動されて有機ELの容量に蓄積される電荷を放電する ことを特徴とする有機EL画素回路。

【請求項4】 請求項 $1\sim3$ のいずれか1つに記載の有機Eし画素回路において、

前記有機EL画素はマトリクス状に配置されており、各画素はそれぞれ予め定められた色で発光し、かつ、

発光効率の高い色で発光する画素内に、発光効率の低い 色で発光する画素についての放電用トランジスタを配置 することを特徴とする有機EL画素回路。

【請求項5】 請求項 $1\sim4$ のいずれか1つに記載の有機EL画素回路において、

各画素は、有機EL素子への駆動電流印加を制御する駆動トランジスタへの制御電圧を保持する保持容量を有しており、

この保持容量に保持されている制御電圧を制御して前記 駆動トランジスタをオフする制御トランジスタをさらに 有することを特徴とする有機EL画素回路。

【請求項6】 請求項5に記載の有機EL画素回路において、

前記制御トランジスタは、前記放電用トランジスタと同時に駆動され放電用トランジスタの駆動時に駆動トランジスタをオフすることを特徴とする有機EL画素回路。

【請求項7】 請求項5に記載の有機EL画素回路において、

前記制御トランジスタは、前記放電用トランジスタに先だって駆動され放電用トランジスタの駆動前に駆動トランジスタをオフすることを特徴とする有機EL画素回路。

【請求項8】 請求項5~7のいずれか1つに記載の有 50

機EL画素回路において、

前記有機EL画素はマトリクス状に配置されており、各 画素はそれぞれ予め定められた色で発光し、

かつ、

発光効率の高い色で発光する画素内に、発光効率の低い色で発光する画素についての制御トランジスタを配置することを特徴とする有機EL画素回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

10 【発明の属する技術分野】有機EL画素への駆動電圧の 印加を制御する有機EL画素回路に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、フラットパネルディスプレイとして、有機ELパネルが知られている。この有機ELパネルは各画素が自発光するため、液晶のようにバックライトなどを必要とせず、明るい表示が可能であるという利点がある。

【0003】図8に、従来の薄膜トランジスタ(TFT)を利用した有機ELパネルにおける画素回路の構成例を示す。有機ELパネルは、このような画素をマトリクス配置して構成される。

【0004】行方向に伸びるゲートラインには、ゲートラインによって選択される n チャンネル薄膜トランジスタである選択トランジスタTFT1 (以下、単にTFT1という)のゲートが接続されている。このTFT1のドレインには列方向に伸びるデータラインが接続されており、そのソースには他端が保持容量電源ラインに接続された保持容量SCが接続されている。また、TFT1のソースと保持容量SCの接続点は、pチャンネル薄膜トランジスタである駆動トランジスタTFT2 (以下、単にTFT2という)のゲートに接続されている。そして、このTFT2のソースが電源PVDDに接続され、ドレインが有機EL素子ELに接続されている。なお、有機EL素子ELの他端はカソード電源CVに接続されている。

【0005】従って、ゲートラインがHレベルの時にTFT1がオンとなり、そのときのデータラインのデータが保持容量SCに保持される。そして、この保持容量SCに維持されているデータ(電位)に応じてTFT2が オンオフされ、TFT2がオンしている場合に有機EL素子ELに電流が流れ、発光する。

【0006】このようにして、各画素の発光が制御される。なお、保持容量SCがあるため、TFT1がオフした後も有機EL素子ELの発光が可能となる。通常は、保持容量SCは次のゲートラインの選択まで、TFT2をオンまたはオフを維持する。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】ここで、上述のような TFTを利用した有機ELパネルにおいて、マトリクス 状に配置された各画素は、有機EL素子、TFT1、T FT2を含め同一の基板上に積層形成されている。従っ て、有機EL素子ELに寄生容量が発生する。

【0008】このため、TFT2がオフされた状況にお いても、有機EL素子の持つ容量に蓄積された電荷に応 じて、有機EL素子ELに電流が流れ、残像が発生する という問題がある。すなわち、有機EL素子をオンする 場合には高速応答で動作するが、有機EL素子のオフの 際には有機ELの容量の影響で応答が遅くなり残像が生 じてしまうという問題があった。

【0009】本発明は、上記従来の欠点に鑑みなされた 10 ものであり、残像の発生を効果的に防止できる有機EL 画素回路を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、有機EL画素 への駆動電圧の印加を制御する有機EL画素回路におい て、有機EL素子に生じる容量に蓄積される電荷を放電 する放電用トランジスタを有することを特徴とする。

【0011】このように、本発明によれば、放電用トラ ンジスタによって、有機ELの容量に蓄積されている電 荷を放電できる。そこで、有機EL素子がオンからオフ 20 になったときに、有機ELの容量に蓄積されている電荷 によってオン状態が保持され残像が生じることを防止す ることができる。

【0012】また、前記有機EL画素はマトリクス配置 されており、行方向の各画素は同一ゲートラインにより 選択され、前記放電用トランジスタは、自己の行が選択 されるより前のタイミングで選択されるゲートラインに よって、駆動されて有機ELの容量に蓄積される電荷を 放電することが好適である。これによって、予め有機E Lの容量の放電が行われ、確実な残像発生防止が行え

【0013】また、前記放電用トランジスタは、自己の 行が選択されるより前のタイミングで活性化される放電 専用ラインによって駆動されて有機ELの容量に蓄積さ れる電荷を放電することも好適である。

【0014】また、各画素は、有機EL素子への駆動電 流印加を制御する駆動トランジスタへの制御電圧を保持 する保持容量を有しており、この保持容量に保持されて いる制御電圧を制御して前記駆動トランジスタをオフす る制御トランジスタをさらに有することが好適である。 これによって、制御トランジスタによる放電を行うこと で、駆動トランジスタをオフすることができる。

【0015】また、前記制御トランジスタは、前記放電 用トランジスタと同時に駆動され放電用トランジスタの 駆動時に駆動トランジスタをオフすることが好適であ る。これによって、表示期間を維持し、配線を短くし て、確実な残像発生の防止が行える。そして、駆動トラ ンジスタと、放電用トランジスタの同時オンを防止でき る。

用トランジスタに先だって駆動され放電用トランジスタ の駆動前に駆動トランジスタをオフすることが好適であ る。これによって、より確実な駆動トランジスタと、放 電用トランジスタの同時オン防止が行える。

【0017】また、前記有機EL画素はマトリクス状に 配置されており、各画素はそれぞれ予め定められた色で 発光し、かつ、発光効率の高い色で発光する画素内に、 発光効率の低い色で発光する画素についての放電用トラ ンジスタ及び/または制御トランジスタを配置すること が好適である。例えば、各画素がRGB(赤、緑、青) で発光する場合において、有機EL素子では、Rの発光 効率が悪く、Gの発光効率が低い。BはRとGの中間で ある。そこで、Rについての放電用トランジスタまたは 制御トランジスタ、またはその両方をGの画素内に配置 することによって、Rの画素の開口率を上昇することが できる。これによって、発光効率の低い画素(例えば R) の開口率を上げることができ、駆動電圧の上昇を抑 えることができるため、全体の消費電力を下げることが 可能となる。

[0018]

30

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態につい て、図面に基づいて説明する。

【0019】図1は、本実施形態の1画素分の画素回路 の構成を示す図である。水平方向に伸びるゲートライン には、nチャンネルのTFTからなるTFT1が接続さ れている。このTFT1は、TFTを直列接続したダブ ルゲートTFTとして形成されている。なお、必ずしも ダブルゲートにすることはない。

【0020】そして、このTFT1の他端には、保持容 量SCの一端が接続されている。保持容量SCの他端 は、パネルのマイナス電源であるVEEに接続されてい る。TFT1と保持容量SCの接続点には、pチャンネ ルTFTからなる駆動トランジスタTFT2のゲートが 接続されている。このTFT2は、2つのTFTを並列 接続した構成になっている。そして、TFT2の一端が パネル電源PVDDに接続され、他端が有機EL素子E Lに接続されている。なお、有機EL素子の他端は、反 対側の基板に設けられているカソードに接続されてい

【0021】そして、TFT2と有機EL素子ELとの 接続点に、他端がVEEに接続された放電トランジスタ TFT3の一端が接続されており、この放電トランジス タTFT3のゲートは、前段のゲートラインに接続され ている。すなわち、図における左上の画素のTFT3に おいては、自己の画素のTFT1が接続されるゲートラ イン1より1水平ライン上のゲートライン0に接続され

【0022】さらに、TFT1と保持容量SCの接続点 には、制御トランジスタTFT4の一端が接続され、こ 【0016】また、前記制御トランジスタは、前記放電 50 のTFT4の他端は電源PVDDに接続されている。そ

6

して、このTFT4のゲートは、前述のTFT3と同様 に前段のゲートラインに接続されている。

【0023】このような有機EL画素回路において、垂直ドライバにより、ゲートラインが順次オンされる。すなわち、垂直同期信号によって規定される1画面の表示において、水平同期信号に応じて、表示を行う水平ラインに対応したゲートラインが順次オンされる。

【0024】また、水平ドライバによって、1つのゲートラインがオンしている1水平期間において、データラインが順次ビデオ信号ラインと接続され、各画素に応じ 10たデータがTFT1を介し、TFT2のゲート及び保持容量SCに供給される。従って、データの印加は基本的に点順次となる。そして、印加されたデータは保持容量SCに蓄えられ、TFT2のオンまたはオフの状態がデータの印加終了後も保持される。そして、このTFT2のオンの場合に、電源PVDDからの電流が有機EL素子ELに流れ、これが発光する。

【0025】なお、本実施形態では、TFT2がpチャンネルであり、保持容量SCに電荷が保持されHレベルとなっているときにオフ、電荷が放電されLレベルとな 20っているときにオンとなる。

【0026】そして、本実施形態においては、TFT3を有しており、このTFT3が前段のゲートラインによってオンされる。すなわち、有機EL素子ELの上側、すなわちTFT2のドレインがTFT1のオンの1水平ライン前の段階で、マイナス電源VEEに接続される。従って、有機EL素子ELの容量に蓄積された電荷が放電される。そこで、自己のゲートラインが選択されて書き込まれたデータが黒であり、TFT2がオフされたときに有機EL素子ELに電流が流れることはなく、残像30の発生を確実に防止することができる。

【0027】例えば、図2に示すように、ゲートライン 0がオンの時にゲートライン1によってオンするTFT 1に接続されたTFT4およびELに接続されているTFT3がオンする。これによって、ゲートライン1のラインの画素の有機EL素子ELの容量に蓄積された電荷が放電される。また、ゲートライン1がオンの時にゲートライン2のラインの画素についてのTFT3がオンしてその画素の有機EL素子ELの容量に蓄積された電荷が放電される。そして、このような動作が各ラインにつ 40 いて順次繰り返し行われる。

【0028】図3に示したのは、他の実施形態であり、この例では、TFT4の他端を前段のゲートラインではなく、前前段のゲートラインに接続している。これによって、まず前々の水平ラインが選択されているときに、保持容量がPVDDに充電され、TFT2がすべてオフになる。そして、前段の水平ラインが選択されているときにTFT3がオンして有機ELの容量の放電が行われる。この構成によって、TFT2とTFT4の同時オンがより確実に防止できる。

【0029】例えば、図4に示すように、ゲートライン 0がオンの時に、ゲートライン1の画素のTFT3と、ゲートライン2の画素のTFT4がオンされ、ゲートライン1がオンの時に、ゲートライン2の画素のTFT3と、ゲートライン3の画素のTFT4がオンされる。このようにして、各画素においては、まずTFT4がオンされ保持容量SCが放電されてTFT2がオフされ、次にTFT3がオンされ有機ELの容量が放電され、次にTFT1がオンされデータが書き込まれる。

【0030】 TFT3、4のオンのタイミングは、必ずしも前段、前々段ではなく、それより前であってもよい。すなわち、TFT3、4のオンのタイミングは、当該段のゲートラインよりも前に選択されているゲートラインの信号であればよく、TFT4のオンのタイミングは、TFT3のオンのタイミングと同一またはそれ以前であればよい。しかし、なるべく直前にした方が、有機EL素子のオン期間を長く維持することができる。また、このための配線も短くできる。

【0031】このように、本実施形態によれば、TFT3を設けたため、有機ELがオンからオフに変わったときに、確実にオフにすることができ、残像の発生を防止することができる。さらに、TFT4を設けたため、TFT3がオンしているときにTFT2がオンしてTFT4が電源PVDDとマイナス電源VEEを接続することを防止することができる。

【0032】なお、最上段の水平ラインでは、前段、前々段のゲートラインがない。そこで、最下段及びその上のゲートラインからの配線を引き回してもよいが、垂直帰線期間中にオンするダミーの(対応する画素はない)ゲートラインを設け、これによってTFT3、4をオンすればよい。

【0033】また、図5に示したのは、さらに他の実施 形態であり、この例では、TFT3、4をオンするため に専用の放電専用ゲートラインを設けてあり、各段のT FT3、4のゲートがそれぞれその段の放電専用ゲート ラインに接続される。

【0034】そして、図6に示すように、各段の放電専用ゲートラインは前の段のゲートラインと同時にオンとなる(活性化される)ため、図1の実施形態と同様に前段のゲートラインがオンになるタイミングで、TFT3、4がオンする。なお、TFT3、TFT4を別の放電専用ゲートラインに接続したり、一方をゲートラインに接続してTFT3、TFT4を別のタイミングでオンしてもよい。

【0035】図7に示したのは、さらに他の実施形態であり、この例ではTFT3、TFT4の配置場所について工夫がなされている。図7において、3つの画素が表示されており、左上がR(赤)、右上がG(緑)、左下がB(青)である。なお、RGBの画素の配置は、このような配置ではなく列方向の同一の色が並ぶストライプ

3

タイプやその他どのような配置であってもよい。

【0036】そして、本実施形態では、Rの画素のTFT3、TFT4が、隣接するGの画素の内部に配置されている。従って、Rの画素内に配置されるTFTの数がGの画素におけるTFTの数より少なくなる。TFTを配置すれば、それだけその画素の開口率が小さくなるため、本実施形態ではRの画素の開口率がGの画素の開口率より大きくなっている。

【0037】有機EL素子ELでは、通常Gの発光の素子が発光効率が高く明るく、Rの発光の素子の発光効率 10が低く暗い。本実施形態のように、R発光の画素の開口率を高くし、G発光の画素の開口率を低くすることで、発光効率の差を開口率で補償することができ、全体として消費電力を低下させることができる。

【0038】なお、有機EL素子の材料によっては、発 光効率が異なる場合も考えられるが、その場合にも発光 効率の低い色の画素のTFTを発光効率の高い画素内に 配置すればよい。また、図7においては、1つの画素

(Rの画素)のTFT3、TFT4の両方を、他の画素 (Gの画素)内に配置したが、TFT3、TFT4のい 20 ずれか一方でもよい。

【0039】なお、この図7は、回路図として配置を示しているだけであり、個別の部材の配置大きさなどは、 実際のレイアウトとは異なっている。また、図において、各画素の区切りは破線で示してある。

【0040】また、各トランジスタの極性は上述の各実施形態のものに限らず反対のものでもよい。その場合には信号も反対の極性になる。

[0041]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 放電用トランジスタによって、有機ELの容量に蓄積さ れている電荷を放電できる。そこで、有機EL素子がオ ンからオフになったときに、有機ELの容量に蓄積されている電荷によってオン状態が保持され残像が生じることを防止することができる。

【0042】また、放電用トランジスタを自己の行の前段のゲートラインによって、駆動することにより、予め有機ELの容量の放電が行われ、確実な残像発生防止が行える。

【0043】また、制御トランジスタにより前記駆動トランジスタをオフすることで、放電トランジスタによる放電を行うときに、駆動トランジスタをオフすることができる。

【0044】また、発光効率の低い色の画素の放電用トランジスタまたは制御トランジスタを発光効率の高い色の画素内に配置することで、各色の発光効率の差を補償することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施形態の構成を示す図である。

【図2】 実施形態の動作を示すタイミングチャートである。

【図3】 他の実施形態の構成を示す図である。

【図4】 他の実施形態の動作を示すタイミングチャートである。

【図5】 さらに他の実施形態の構成を示す図である。

【図6】 さらに他の実施形態の動作を示すタイミングチャートである。

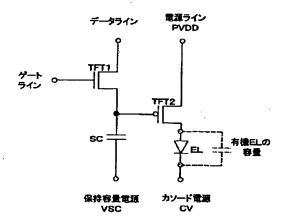
【図7】 さらに、他の実施形態の構成を示す図である。

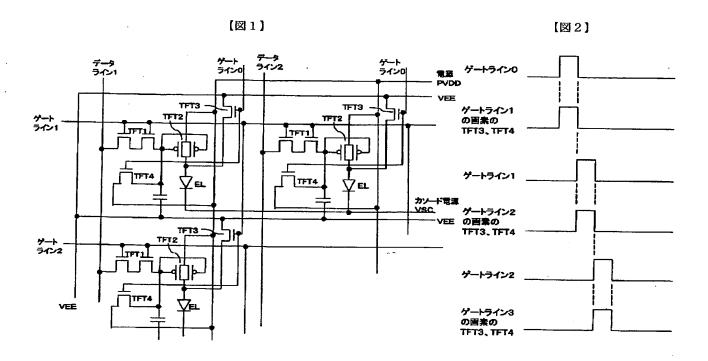
【図8】 従来例の構成を示す図である。

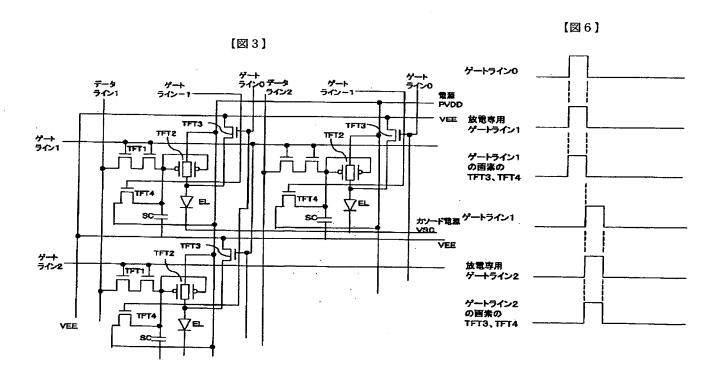
【符号の説明】

TFT1 選択トランジスタ、TFT2 駆動トランジスタ、TFT3 放電用トランジスタ、TFT4 制御トランジスタ、SC 保持容量、EL 有機EL素子。

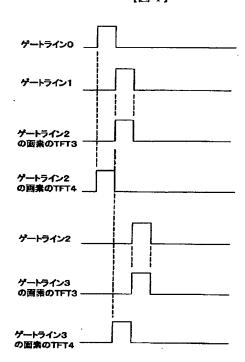
[図8]



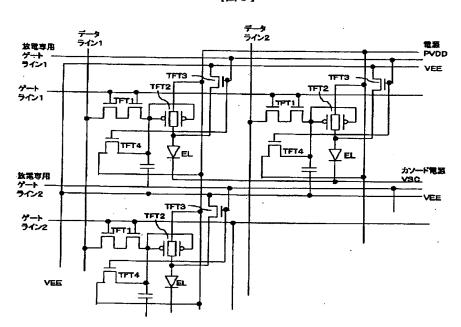




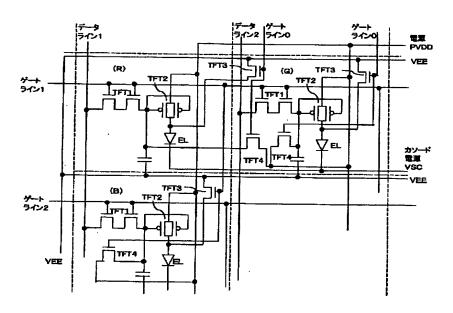
【図4】



【図5】



【図7】



フロントページの続き

(51) Int. C1.7 H 0 5 B 33/14

** · · · *

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H 0 5 B 33/14

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.